PAT-NO:

JP404026907A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04026907 A

TITLE:

MAGNETO-RESISTANCE EFFECT TYPE HEAD

PUBN-DATE:

January 30, 1992

INVENTOR-INFORMATION: NAME KANAI, HITOSHI SAWADA, SHIGETOMO KANEMINE, MASAAKI KANDA, HIDEKAZU KUME, TOMIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

FUJITSU LTD

N/A

APPL-NO:

JP02128151

APPL-DATE:

May 19, 1990

INT-CL (IPC): G11B005/39

ABSTRACT:

PURPOSE: To suppress the Barkhausen noises by the movement of the magnetic wall in a magneto-resistance effect element by disposing the magneto-resistance effect element in the gap of an electromagnet consisting of a ferromagnetic film and a coil and impressing the leaking magnetic field from the electromagnet to the easy axis direction of the element.

CONSTITUTION: The magneto-resistance effect (MR) element 11 is disposed in the gap of the electromagnet 20 constituted of the ferromagnetic film 18 and the coil 19 and the magnetic field H is impressed in the easy axis direction (longitudinal direction of the MR element) of the MR film. The static magnetic energy by the diamagnetic field in the MR element 11 is lowered by the magnetic field H from the electromagnet 20 impressed in the easy axis direction of the MR film and, therefore, the MR element 11 is made into the single magnetic domain structure free from the magnetic wall. Since there is no movement of the magnetic wall, the Barkhausen noises are suppressed.

COPYRIGHT: (C)1992, JPO& Japio

6/22/06, EAST Version: 2.0.3.0

[®] 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-26907

(a) Int. Cl. 5 (b) Int. Cl. 5 (c) Int. Cl. 5 識別記号 庁

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)1月30日

7326-5D

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

❷発明の名称 磁気抵抗効果型ヘッド

②特 願 平2-128151

②出 願 平2(1990)5月19日

⑩発 明 者 金 井 均 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 内

@発明者 澤田 茂友 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

@発 明 者 金 峰 理 明 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

⑩発 明 者 神 田 英 一 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

⑪出 願 人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

個代 理 人 弁理士 青 木 朗 外4名

最終頁に続く

明 知 書

1. 発明の名称

磁気抵抗効果型ヘッド

2. 特許請求の範囲

1. 2つの磁気シールド体(13 a · 13 b)の間に非磁性絶縁層(14)を介して配設された薄膜強磁性体からなる磁気抵抗効果素子(11)に電流を流し、磁気抵抗効果を利用して磁気記録媒体(17)からの信号磁界を再生する磁気抵抗効果型ヘッドにおいて、

上記磁気抵抗効果素子 (11) を強磁性膜 (18) とコイル (19) からなる電磁石 (20) のギャップ 内に配置し、該電磁石 (20) からの漏洩磁界を素 子容易軸方向に印加することを特徴とする磁気抵 抗効果型ヘッド。

2. 上記電磁石用コイル (19) とMR素子通電用引き出し導体層 (12 a・12 b) を互いに接続し、共通電流供給源から前記接続部を通してコイル (19) 及び引き出し導体層 (12 a・12 b) へ電流を流すようにしたことを特徴とする請求項1記載

の磁気抵抗効果型ヘッド。

3. 発明の詳細な説明

〔概 要〕

磁気ディスク装置あるいは磁気テープ装置に用いられる磁気抵抗効果型ヘッドに関し、

磁気抵抗効果素子内の磁壁の移動によるバルク ハウゼン雑音を抑制することを目的とし、

2 つの磁気シールド体の間に非磁性絶縁層を介 して配設された薄膜強磁性体からなる磁気抵抗効 果素子に電流を流し、磁気抵抗効果を利用して磁 気記録媒体からの信号磁界を再生する磁気抵抗効 果型ヘッドにおいて、上記磁気抵抗効果素子を強 磁性膜とコイルからなる電磁石のギャップ内に配 置し、核電磁石からの漏洩磁界を素子容易軸方向 に印加するように構成する。

〔産業上の利用分野〕

本発明は磁気ディスク装置あるいは磁気テープ 装置に用いられる磁気抵抗効果型ヘッドに関する。 近年、コンピュータの外部記憶装置である磁気 記録装置の大容量化に伴い、高性能磁気ヘッドが 要求されている。この要求を満足するものとして、 記録媒体の速度に依存せず小径ディスクに対して も利用でき、高い出力が得られる磁気抵抗効果型 ヘッド(以下MRヘッドという)が注目されてい る。

〔従来の技術〕

従来のMRへッドは第4図(a),(b)に示すような構造を有している。同図において、1は年 形の磁気抵抗効果素子といる。MR素子といるの磁気抵抗効果素子と解析である。MR素子 l は引き出し導体層である。MR素子 l は、その長手方向(y 軸方向)にMR 薬 容易軸方の出し導体層 2・2′はMR素子 1の長手び引き出し事体層 2・2′は2つの磁気シールド体 3 a・3 b間(再生ギャップに相当)に配置され、非磁性絶縁層 4を介して磁気シールド体 3 a・3 b間(再生ギャップに相当)に配置され、非磁性絶縁層 4を介して磁気シールド体 3 a・4 を

じ、素子内部には磁化方向とは反対向きの磁界 (反磁界)が発生する。このためMR素子は反磁 界によって誘起された静磁エネルギーを下げるた めに第5図に示すようにいくつかの磁区8に分割 された磁区構造となり、磁区の境界には磁壁9が 生じていた。

しかしながら一般にMR膜においては、成膜の不完全さから結晶粒界、格子欠陥、不純物介在等の不均一性がある。このため従来のMRへッドでは、記録媒体から信号磁界に対して磁壁は引っ掛かりながら移動し、磁化回転が不連続となって再生波形にはバルクハウゼン錐音が生ずるという問題が生じていた。

本発明は上記従来の問題点に鑑み、磁気抵抗効果素子内の磁壁の移動によるバルクハウゼン雑音 を抑制した磁気抵抗効果型磁気ヘッドを提供する ことを目的とする。

〔課題を解決するための手段〕

第1図は本発明の原理説明図である。

〔発明が解決しようとする課題〕

上記従来のMRヘッドでは、MR素子1の容易軸(Y軸方向)の磁化方向に対してMR素子が有限長であるため素子端部に磁極(N.S極)が生

本発明では、同図に示すように、MR素子11を 強磁性膜18とコイル19で構成される電磁石20のギャップ内に配置し、MR膜の容易軸方向(MR素 子の長手方向)に磁界Hを印加する。

〔作 用〕

本発明によれば、MR膜の容易軸方向に印加される電磁石20からの磁界Hによって、MR素子11内の反磁界による静磁エネルギーを下げることができ、これによりMR素子11を磁壁のない単一磁区構造とすることができる。従って磁壁の移動がないためバルクハウゼン雑音の抑制が可能となる。

〔実施例〕

第2図は本発明の実施例を示す図であり、(a)は要部斜視図、(b)はa図のb-b線における断面図である。

同図において、11 はNi Fe 膜からなるMR 案子、 12 a 12 b は A u 膜等からなる引き出し導体層、 13 a は絶縁性磁性のNi Zn フェライト材からなる磁 気シールド体、13 b t Ni Fe あるいはフェライト材からなる磁気シールド体である。また18 t Ni Fe 等で略コ字状に形成された強磁性膜、19 t 強磁性膜18 の一部に巻回されたコイルである。MR 素子11 はこの強磁性膜18 とコイル19 で構成される電磁石20 のギャップ内に配置されている。引き出し事体幅で切除されてMR 素子11 の長手方向に対合されてMR 素子の両端で素子に接合され、信号検出領域16 を画定している。MR 素子11 及び引き出し導体層12 a 12 b は 2 つの磁気シールド体13 a 13 b の間に配置されるが、両者は13 を記しまれるが、両者は13 を記しまれるが、両者は13 を記しまれるが、両者は13 を電気的に絶縁されている。

このように構成された本実施例のMRへッドは、引き出し導体層12 a・12 bを通してセンス電流 j が信号検出領域16に流される。そして前述のセルフバイアス方式によりMR 案子11が線型動作することにより、MRへッドは直下を移動する磁気記録媒体17からの信号磁界を検知する。この際MR

素子11には、コイル19に通電された電流iによって誘起されギャップ内に漏洩する磁界Hが素子の容易軸方向(MR素子の長手方向)に印加されているため、MR素子11内の静磁エネルギーが下がり、磁壁のない単一磁区構造となる。これにより磁壁の移動によって生ずるバルクハウゼン錐音は抑制される。

第3図は本発明の他の実施例を示す図である。 同図において、第2図と同一部分は同一符号を付 して示した。

本実施例は基本的には前実施例と同様であり、 異なるところは、電磁石用コイル19と引き出し導体12 a ・12 b を互いにA及びB部で接続し、両者への電流供給を接続部A・Bを通して行なうことができるようにしたことである。この場合、電磁石用コイル10及びMR素子11への電流供給源を共用することができるという利点が生ずる。

なお以上の各実施例では、MRヘッド再生の線型化方式にはセルフバイアス法を用いているが本発明は、線型化のバイアス手段について特に制限

はなく、他のシャントバイアス法、あるいは永久 磁石バイアス法、バーバーポールバイアス法等の いずれであっても良いことは言うまでもない。

〔発明の効果〕

以上説明した様に、本発明によれば、MR素子を電磁石のギャップ中に配置して磁界を印加することにより単一磁区構造となし、バルクハウゼン 雑音を抑制することが可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の原理説明図、

第2図は本発明の実施例を示す図、

第3図は本発明の他の実施例を示す図、

第4図は従来のMRヘッドを示す図、

第5図は従来のMRヘッドにおけるMR素子の 磁区構造を示す図である。

図において、

11はMR 素子、

12 a · 12 b は引き出し導体層、

13 a · 13 b は磁気シールド体、

14は非磁性絶縁層、 16は信号検出領域、 17は磁気記録媒体、 18は強磁性膜、 19はコイル、 20は電磁石 を示す。

特許出願人

富士通株式会社

特許出願代理人

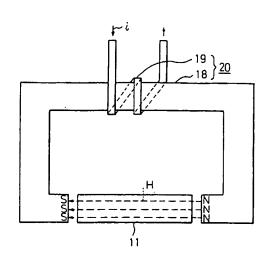
 弁理士 青 木 朗

 弁理士 石 田 敬

 弁理士 中 山 恭 介

弁理士 山 口 昭 之 弁理士 西 山 雅 也

特開平4-26907 (4)



本発明の原理説明図

第1図

11…MR素子

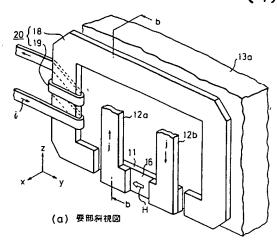
18…強磁性膜

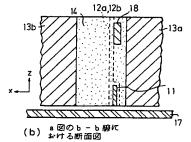
19…コイル

20…電磁石

i…コイル電流

H…磁界





11 ··· M R 集子

12a . 12b …引き出し導体層 15a . 13b …磁気シールド体 1 4 …非磁性絶縁層

16…信号検出領域 17…磁気記録媒体

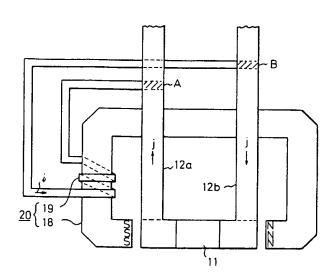
18…強磁性膜

19…コイル

20…電磁石

本発明の実施例を示す図

、第 2 図



本発明の他の実施例を示す図

第 3 図

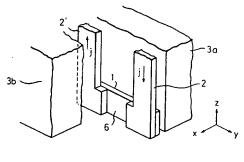
1 1 ··· M R 案子

12a,12b…引き出し導体層

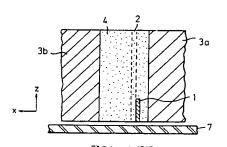
18…強磁性膜

19…コイル

20…電磁石 A,B…接続部



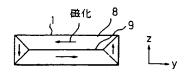
(a) 要部斜視図



(b) a 図の b - b 線に (b) かける断面図

従来のMRヘッドを示す図

第 4 図



従来のMRヘッドにおけるMR累子の 磁区構造を示す図

第 5 図

第1頁の続き

@発 明 者 久 米 富 美 夫 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 内